

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CONFÉDÉRATION SUISSE CONFEDERAZIONE SVIZZERA

REC'D	2 2	NOA	2004	
WIP	0		PCT	

Bescheinigung

Die beiliegenden Akten stimmen mit den ursprünglichen technischen Unterlagen des auf der nächsten Seite bezeichneten Patentgesuches für die Schweiz und Liechtenstein überein. Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bilden ein einheitliches Schutzgebiet. Der Schutz kann deshalb nur für beide Länder gemeinsam beantragt werden.

Attestation

Les documents ci-joints sont conformes aux pièces techniques originales de la demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein spécifiée à la page suivante. La Suisse et la Principauté de Liechtenstein constituent un territoire unitaire de protection. La protection ne peut donc être revendiquée que pour l'ensemble des deux Etats.

Attestazione

I documenti allegati sono conformi agli atti tecnici originali della domanda di brevetto per la Svizzera e il Liechtenstein specificata nella pagina seguente. La Svizzera e il Principato di Liechtenstein formano un unico territorio di protezione. La protezione può dunque essere rivendicata solamente per l'insieme dei due Stati.

Bern, 1 8. Nov. 2004

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Patentverfahren Administration des brevets Amministrazione dei brevetti

H. Jewes
Heinz Jenni

BEST AVAILABLE COPY

PROPULETE ILIEURE

Hinterlegungsbescheinigung zum Patentgesuch Nr. 01974/03 (Art. 46 Abs. 5 PatV)

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum bescheinigt den Eingang des unten näher bezeichneten schweizerischen Patentgesuches.

Titel:

Plasmabeschichtetes Transportband.

Patentbewerber: Habasit AG Römerstrasse 1 4153 Reinach BL

Vertreter:

A. Braun, Braun, Héritier, Eschmann AG Patentanwälte Holbeinstrasse 36-38 4051 Basel

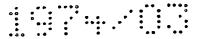
Anmeldedatum: 18.11.2003

Voraussichtliche Klassen: B25G



Fall 34

Habasit AG



Plasmabeschichtetes Transportband

Die vorliegende Erfindung betrifft Transportbänder mit oberflächenmodifizierenden Deckschichten.

einem schmelzbaren Thermoplasten oder thermoplastischen
Elastomeren, damit die beiden Enden des Transportbandes
über einen kombinierten Schmelz- und Schweissprozess unter
Bildung eines endlosen Transportbandes verbunden werden
können. Die schmelzbare Folie bildet gleichzeitig die Bandoberfläche, auf der das zu transportierende Gut befördert
wird. Um die Bandoberfläche je nach gefordertem Einsatz zu
verändern, z.B. um die Bandoberfläche adhäsiv oder weniger
adhäsiv zu machen, ihre Kratzbeständigkeit oder ihre Chemikalienbeständigkeit zu erhöhen, musste bislang immer eine
Neuentwicklung der thermoplastischen Folie durchgeführt
werden.

Um diese Neuentwicklung zu vermeiden, wurden in einigen Fällen bereits oberflächenmodifizierende Deckschichten (z.B. aus Teflon) auf Transportbänder aufkaschiert oder aufkalandriert. Das Problem bei einer solchen Oberflächenmodifikation von Transportbändern ist, dass die Beschichtung auch beim Langzeitbetrieb des Transportbandes und den vielen Biegevorgängen über die Umlenktrommeln sich nicht ablösen darf. Dieses Problem wird dadurch verstärkt, dass das Transportband selber eine gewisse Elastizität aufweisen muss, da die äussere Seite des Transportbandes beim Umbiegen über die Umlenktrommeln gedehnt und gewalkt wird. Diese Dehnungs- und Walkvorgänge müssen von der modifizierenden Deckschicht mitgemacht werden.

20

Die Beschichtung von starren Gegenständen wie Kunststoffflaschen oder -rohren wird manchmal mittels des Verfahrens der Plasmabeschichtung im Hochfrequenzplasma durchgeführt. Hier stellt sich aber das Problem der ausreichenden Haftung der Beschichtung beim Biegen, Walken oder Dehnen der Unterlage nicht.

Die Hochfrequenz-Plasmabeschichtung von Verpackungsfolien ist ebenfalls bekannt. Verpackungsfolien sind zwar flexibel, aber nicht sehr elastisch (die nach DIN 53 455 gemessenen Elastizitätsmodule von Kunststoffen, die für Verpackungsfolien verwendet werden, z.B. von Polypropylen, liegen typisch bei deutlich über 1000 N/mm²) so dass beim Biegen nur eine geringe Oberflächenausdehnung zu erwarten ist. Desgleichen tritt das Biegen der Folie hier nur einmal, nämlich beim Verpacken der Ware, auf. Die Anforderungen an das Haftvermögen einer Plasmabeschichtung sind daher hier noch nicht mit den Anforderungen für das Haftungsvermögen von Deckschichten bei Transportbändern vergleichbar.

. 10

15

20

25

30

Eine bekannte Schwierigkeit bei der Plasmabeschichtung von Kunststoffen ist die Tendenz der Kunststoffunterlage, unter dem Vakuum, bei dem die Plasmabeschichtung vorgenommen wird, auszugasen und evtl. auch Restgehalte an flüchtigen Monomeren abzugeben. Diese Gase sammeln sich unter der sich bildenden (schlecht gasdurchlässigen) Plasmapolymerschicht an und können eine Schwächung deren Haftung auf der Kunststoffunterlage bewirken. Dieser Effekt verstärkt sich mit zunehmender Dauer der Plasmabeschichtung, da die gebildete Deckschicht mit der Zeit immer dicker und gasundurchlässiger wird. Das Ausgasen lässt sich durch vorgängiges Halten des Kunststoffes für längere Zeit unter Vakuum nur teilweise beheben.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Transportband herzustellen, dessen Oberflächeneigenschaften mittels einer Deckschicht über ein breites Spektrum variierbar sind, ohne dass der eigentliche Transportbandkörper stets neu entwickelt werden muss.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäss gelöst durch ein Transportband, das eine mittels Plasmabeschichtung hergestellte Deckschicht umfasst.

Es wurde überraschenderweise gefunden, dass an sich vorbekannte Transportbänder sich mittels Plasmabeschichtung ohne vorgängige Aufrauhung oder Anätzung der Oberfläche der äusseren Schicht zu erfindungsgemässen Transportbändern oberflächenmodifizieren lassen, und dass bei den so modifizierten Transportbänder beim Biegen über Radien von typisch etwa 20 bis 30 mm, wie sie bei den zugehörigen Umlenktrom-15 meln auftreten, auch im Langzeitversuch die Plasmabeschichtung sich nicht vom Transportband löst oder rissig wird.

10

20

25

Der Begriff "Transportbandkörper" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Anmeldung das Transportband mit allen seinen möglichen Schichten und Lagen, mit Ausnahme der erfindungsgemäss durch Plasmabeschichtung aufgetragenen Deckschicht. Der Transportbandkörper ist das Ausgangsmaterial für das ebenfalls einen Gegenstand der vorliegenden Anmeldung darstellende Beschichtungsverfahren mittels Plasmabeschichtung.

Die Plasmabeschichtung ergibt auf den erfindungsgemässen Transportbändern eine in der Regel polymere Deckschicht, die mit stofflichen Merkmalen nicht mehr ausreichend charakterisiert werden kann. Insbesondere ist bei

polymeren solchen Deckschichten die Struktur des darin enthaltenen Polymers nur noch bedingt aus der Art der eingesetzten Monomeren voraussagbar (bekanntermassen sind auch Monomere der Polymerisation im Plasma zugänglich, die über herkömmliche radikalische oder ionische Polymerisation in Lösung nicht polymerisierbar sind). Der Vernetzungsgrad eines Plasmapolymers ist höher als bei herkömmlichen Polymerisationen; Plasmapolymere sind auch dann deutlich vernetzt, wenn nur Monomere verwendet werden, die bei konventioneller Polymerisation im Wesentlichen unvernetzte Polymere ergeben würden. Der Begriff "durch Plasmabeschichtung hergestellte Deckschicht" umfasst im Rahmen der vorliegenden Anmeldung polymere wie auch nicht polymere, durch Umsetzung von Monomeren in einem Plasma erhältliche und auf dem Transportbandkörper abgelagerte Deckschichten.

10

15

20

25

Das Verfahrensmerkmal, dass die Deckschicht bei den erfindungsgemässen Transportbändern mittels Plasmabeschichtung hergestellt ist, lässt sich anhand verschiedener Eigenschaften feststellen. Das ist zunächst die für Plasmabeschichtungen typische geringe Dicke, die in der Regel höchstens einige µm beträgt. Durch übliche Verfahren (z.B. Kalandrieren, Extrusionskaschieren) hergestellte Deckschichten weisen demgegenüber Dicken von typisch mindestens einigen Zehntel mm auf. Ein weiteres Merkmal für eine mittels Plasmabeschichtung hergestellte Deckschicht kann ein hoher, nicht von der Art der verwendeten Monomeren abhängender Sauerstoffgehalt der Oberfläche der Deckschicht sein (typisch etwa 10 bis etwa 30 Atom%, oft etwa 20 Atom%, bestimmbar mittels XPS = "X-ray photoelectron spectroscopy"). Dieser Sauerstoffgehalt wird dadurch bewirkt, dass die nach der Plasmareaktion an der Oberfläche der Deckschicht noch vorhandenen freien Radikale (durch die Plasmareaktion be-

wirkt) mit atmosphärischem Sauerstoff abreagieren. Ein weiteres, generelles Merkmal ist ein hoher Anteil an Vernetzung, der sich darin äussert, dass im Infrarotspektrum Banden von funktionellen Gruppen (z.B. von Carbonyl, C-C-Doppelbindungen, Hydroxyl) gegenüber entsprechenden Banden in konventionellen Polymeren nach kleineren Wellenzahlen hin verschoben und verbreitert sind. Wenn eine durch Plasmabeschichtung hergestellte Deckschicht polymer ist, sind stark verbreiterte Banden im XPS-Spektrum, durch eine Vielzahl von funktionellen Gruppen verursacht, ebenfalls ein charakteristisches Indiz. Ein weiteres Indiz für die Herstellung der Deckschicht durch Plasmabeschichtung kann der typische geringe Gehalt an Poren (in der Fachsprache der Plasmabeschichtungen auch "Pinholes" genannt) sein, der sich in einer geringen Gasdurchlässigkeit (messbar über die Durchlässigkeit D für beispielsweise Sauerstoff) äussert.

Die Dicke der Deckschicht liegt erfindungsgemäss bevorzugt im Bereich von etwa 0,005 bis etwa 10 μm , eher bevorzugt im Bereich von etwa 0,1 bis etwa 5 μm , wobei diese Dicken mittels Rasterkraftmikroskopie gemessen sind.

15

20

30

Der Transportbandkörper besteht bevorzugt an derjenigen Seite, die zu der Deckschicht weist, aus einem Kunststoff mit einem nach DIN 53457 gemessenen Elastizitätsmodul von etwa 200 bis etwa 900 N/mm² (diese Norm ist hiermit in ihrer Gesamtheit durch Bezugnahme eingeschlossen), um die Biegbarkeit des fertigen Transportbandes um die Umlenktrommeln zu gewährleisten. Im Falle-eines erfindungsgemässen monolithischen Transportbandes besteht bevorzugt der gesamte Transportbandkörper aus einem solchen Kunststoff. Wenn der Transportbandkörper mehrere Schichten oder Lagen umfasst, besteht bevorzugt eine oberste Schicht oder Lage

mit einer Dicke von bevorzugt etwa 1 mm, auf die erfindungsgemäss mittels Plasmabeschichtung eine Deckschicht abgelagert wird, aus einem solchen Kunststoff.

Die Deckschicht der erfindungsgemässen Transportbänder kann unter Verwendung derselben, kontinuierlich arbeitenden Vorrichtungen auf den Transportbandkörper aufgetragen werden, wie sie für die Plasmabeschichtung von Verpackungsfolien eingesetzt werden. Der Transportbandkörper kann dabei von einer unter atmosphärischem Druck stehenden Abwickelrolle entnommen und durch eine Vakuumschleuse oder mehrere hintereinandergeschaltete Vakuumschleusen mit abnehmendem Druck in die Plasmabeschichtungskammer transportiert werden. Der beschichtete Transportkörper kann anschliessend über eine oder mehrere Vakuumschleusen aus der Plasmabeschichtungskammer entnommen werden. Für auf solchen Vorrichtungen durchgeführte Beschichtungsverfahren hat sich in der Technik der Folienbeschichtung der Begriff "air-toair"-Verfahren eingebürgert. Ein Beispiel für eine nach einem air-to-air-Verfahren kontinuierlich arbeitenden Vorrichtung ist die PS 1010-Anlage der "4th State, Inc.", Belmont, Kalifornien, USA.

10

15

Die Plasmabeschichtung wird bevorzugt bei einem Druck in der Beschichtungskammer von etwa 0,01 bis etwa 1 mbar durchgeführt, eher bevorzugt bei etwa 0,1 bis etwa 0,5 mbar, besonders bevorzugt bei etwa 0,2 mbar.

Das erfindungsgemäss zu verwendende Plasma ist bevorzugt einerseits ein Mikrowellenplasma mit Frequenzbereich von etwa 1 bis etwa 10 GHz, eher bevorzugt etwa 1 bis etwa 5 GHz. Theoretisch wären Mikrowellengeneratoren (z.B. Klystrone mit Hohlraumresonatoren) für beliebige Frequenzen

9 00 C630 80 0000 00 0 0 0 8 8 8 8 003 5 0000 0 0 0 0

aus diesen Bereichen konstruierbar. Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen (Vermeidung der Störung von Radar und Funkverkehr) sind aber oft nur bestimmte, genau definierte Frequenzen aus diesen Bereichen für gewerbliche Zwecke zugelassen. Insbesondere sind deshalb viele im deutschsprachigen Raum erhältliche, für das erfindungsgemässe Plasmabeschichtungsverfahren verwendbare Mikrowellengeneratoren für eine fixe Frequenz von 2,45 GHz ausgelegt. Eine andere Art von erfindungsgemäss bevorzugt verwendetem Plasma ist eine Hochfrequenzplasma von etwa 5 bis etwa 30 MHz, wobei auch hier die Frequenzen auf gesetzlich zulässige Werte (z.B. 13,56 oder 27,12 MHz) beschränkt sein können.

Das so erzeugte Plasma ist ein "kaltes" Plasma mit einer Temperatur von typisch etwa Raumtemperatur bis etwa 350 K. Für die zu beschichtende Oberfläche des Transportbandkörpers kann keine bestimmte Prozesstemperatur angegeben werden, da die Temperatur der Oberfläche mit zunehmender Dauer der Plasmabeschichtung ansteigt.

20

25

30

15

10

Das Monomer, das für die Plasmabeschichtung eingesetzt wird, ist nicht kritisch und kann ausschliesslich in Abhängigkeit von den gewünschten Eigenschaften der Deckschicht ausgewählt werden. Das sind beispielsweise alle Monomere, die in der Plasmabeschichtung von Folien zur Anwendung kommen und die bei den gewählten Drücken und Temperaturen genügend flüchtig sind. Bevorzugte Beispiele hierfür sind:

a) Ethen und substituierte Derivate davon wie etwa halogen und/oder trifluormethylsubstituierte Ethene (z.B. 1,1,-Difluorethen, 1,2-Difluorethen, 1,1,2-Trifluorethen, Tetrafluorethen, 1,1,2-Trifluor-2-chlor-ethen Trifluor-methylethen, 1,1,2-Trifluor-2-trifluormethyl-ethen oder



- 1,2-Difluor-1,2-bis(trifluormethyl)-ethen) oder mit π -elektronenziehenden Gruppen substituierte Ethenderivate (z.B. Acrylsäure und ihre Ester, Acrylnitril, Vinylacetat), oder Vinylether;
- b) unverzweigte oder verzweigte Alkane mit 2 bis 12, bevorzugt 2 bis 6 Kohlenstoffatomen (z.B. Ethan, Propan, Butan, 2-Methyl-2-propan) oder cyclische Alkane mit 4 bis 7 Kohlenstoffatomen (z.B. Cyclopentan, Cyclohexan);
- c) Halogenierte Alkane, worin die Halogenatome aus Fluor und Chlor ausgewählt sind und worin die Summe aus Anzahl Kohlenstoffatome plus Anzahl Fluoratome plus der mit 2 multiplizierten Anzahl Chloratome höchstens 12, bevorzugt höchstens 6 ist (z.B. 1,1,1,-Trifluorethan, Hexafluorpropan und Chlor-fluor-kohlenwasserstoffe wie etwa die Freone);
- d) Siliciumhaltige Monomere (bevorzugt z.B. (C₃-C₁₀)-Silane wie etwa Trimethylsilan, Tetramethylsilan, Triethylsilan, Diethyl-vinyl-silan; symmetrische oder unsymmetrische (C₄-C₈)-Siloxane wie etwa Hexamethyldisiloxan = HMDSO, und symmetrische oder unsymmetrische (C₄-C₈)-Silazane wie etwa Hexamethyldisilazan);
 - e) Acetylen und seine mit unverzweigten oder verzweigten, gewünschtenfalls mit Fluor substituierten Alkylsubstituenten substituierten Derivate, wobei die Gesamtzahl aller Kohlenstoffatome plus aller Fluoratome bevorzugt höchstens
- 25 12, eher bevorzugt höchstens 6 ist (z.B. 1-Propyn, 1- oder 2-Butyn, 3,3,3-Trifluor-1-propyn);
 - f) iso- oder heterocyclische unsubstituierte oder (C_1-C_4) alkyl- oder (C_2-C_4) -alkenylsubstituierte oder halogensubstituierte Aromaten (z.B. Benzol, Naphtalin, Toluol, Ethylbenzol, Styrol, Divinylbenzol, Xylol, Pyridin, Pyrrol, Thi-
- ophen, Anilin, 1,2-, 1,3-, 1,4-Dichlorbenzol, 1,3,5-Trich-lorbenzol, Anisol), wobei die Halogensubstituenten bevorzugt aus Fluor und Chlor ausgewählt sind und worin dann die

Summe aus Anzahl Kohlenstoffatome plus Anzahl Sauerstoffatome plus Anzahl Stickstoffatome plus Anzahl Fluoratome plus die mit 2 multiplizierte Anzahl Schwefelatome plus die mit 2 multiplizierte Anzahl Chloratome bevorzugt höchstens 12 ist.

Erfindungsgemäss besonders bevorzugte Monomere sind Hexamethylsiloxan (HMDSO), 1,2-Difluorethen, Tetrafluorethylen und Acetylen.

5

10

15

20

25

30

Das Monomer kann bevorzugt in Gasflüssen von etwa 5 bis etwa 100 sccm ("Standardkubikzentimeter pro Minute", "Standard" hat hier die Bedeutung, dass das Volumen als bei 25°C und 1 bar gemessen angenommen wird) in die Plasmabeschichtungskammer eingespiesen werden, wobei aber der Durchlaufgeschwindigkeit des zu beschichtenden Transportbandes sowie der Dicke der zu bildenden Deckschicht Rechnung getragen werden kann. Die oben angegebenen Flüsse sind Richtwerte für Verweilzeiten von typisch 30 Sekunden bis etwa 5 Minuten, bei einer Mikrowellenfrequenz von 2,45 GHz und einer Mikrowellenleistung von 300 W. Es versteht sich, dass aufgrund der Anwendbarkeit der idealen Gasgleichung bei den verwendeten Drücken bei einem bestimmten Gasfluss immer in etwa dieselbe Teilchenzahl Monomer transportiert wird, unabhängig von Art oder vom Molekulargewicht des Monomers.

Es ist erfindungsgemäss auch möglich, zwei oder mehrere verschiedene Monomere gleichzeitig der Plasmabeschichtung zuzuführen. Aufgrund des Mechanismus der Plasmabeschichtung ist es möglich, auch solche Monomere miteinander umzusetzen, von denen man annehmen würde, dass sie bei der

"herkömmlichen" Polymerisation nicht copolymerisierbar sind.

5

10

15

20

25

Die Dauer der Plasmabeschichtung wird zweckmässig unter Berücksichtigung aller oben diskutierten Parameter und insbesondere unter Berücksichtigung der Reaktivität der Monomere gewählt. Die optimale Reaktionsdauer wird bevorzugt anhand einer Versuchsserie, wo bei gegebenen Monomer(en), Druck, zu beschichtendem Substrat, Apparatur, Mikrowellenfrequenz und -leistung die Reaktionsdauer variiert wird, ermittelt. Ein Richtwert für die Reaktionsdauer kann etwa 30 Sekunden bis etwa 6 Minuten sein.

Die Plasmabeschichtung kann gewünschtenfalls unter gleichzeitigem O2-Zusatz als Hilfsqas, mit einem Gasfluss von typisch etwa 20 bis 40 sccm, durchgeführt werden, wodurch in die Deckschicht zusätzliche O-haltige Gruppen (Hydroxyle, Carboxyle, Carbonyle) eingebaut werden. Wenn der Kunststoff der zu beschichtenden Oberfläche des Transportbandkörpers beispielsweise ein Kunststoff mit O- oder N-haltigen funktionellen Gruppen ist (beispielsweise ein Polyurethan, Polyester oder ein Polyamid), wird die Plasmabeschichtung bevorzugt unter O2-Zusatz durchgeführt, was die Affinität der Deckschicht zu der Oberfläche erhöht. Ein erfindungsgemäss bevorzugtes Monomer, das mit O2-Zusatz plasmapolymerisiert wird, ist Hexamethyldisiloxan (HMDSO). Andererseits wird, wenn der Kunststoff der zu beschichtenden Oberfläche des Transportbandkörpers im Wesentlichen frei von funktionellen Gruppen ist, wie etwa einem thermoplastischen Polyolefin, die Plasmabeschichtung bevorzugt ohne O2-Zusatz durchgeführt. Es kann jedoch eine Vorbehandlung der Oberfläche des Transportbandkörpers mit einem O2oder Ar-Plasma durchgeführt werden.

Gewünschtenfalls kann die gebildete Deckschicht in

bekannter Weise während der Plasmabeschichtung oder in Form einer Nachbehandlung einem Argon-Mikrowellenplasma ausgesetzt werden. Hierdurch werden an der Oberfläche der Deckschicht freie, relativ beständige Radikale erzeugt, die durch Begasen mit einem olefininschen Monomer durch Aufpfropfung weiter polymerisiert können. Andererseits können diese radikalischen Zentren auch anschliessend mit Luftsauerstoff abreagieren, wodurch ein erhöhter Sauerstoffgehalt (d.h. auch eine erhöhte Hydrophilie der Oberfläche) erzielt werden kann.

10

15

20

25

30

In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Deckschicht auf dem erfindungsgemässen Transportband eine ebenfalls durch Plasmabeschichtung hergestellte Unterschicht, die eine von der restlichen Deckschicht verschiedene Zusammensetzung aufweist, und wobei die Deckschicht über die Unterschicht auf den Transportbandkörper zu liegen kommt. Unterschicht und restliche Deckschicht können nacheinander auf den Transportbandkörper aufgetragen werden. Die unterschiedliche Zusammensetzung kann durch Verwendung verschiedener Monomere und/oder anderer Plasmen erreicht werden. Der Begriff "anderes Plasma", wie er im Rahmen der vorliegenden Anmeldung verwendet wird, soll ein Plasma bedeuten, das sich gegenüber einem ersten Plasma durch mindestens einen der Parameter Druck, Temperatur, Strahlungsleistung, Strahlungsfrequenz und/oder der Dauer der Plasmabehandlung unterscheidet und/oder sich vom ersten Plasma hinsichtlich der Art, dem Druck und/oder dem Gasfluss eines allfälligen Comonomeren oder Hilfsgases wie etwa O2 oder Ar unterscheidet.

Ein bevorzugtes Verfahren zur Beschichtung eines Transportbandkörpers mit einem aus einer Unterschicht und einer Deckschicht bestehenden Schichtverbund kann darin bestehen, dass der Transportbandkörper in Anwesenheit eines in einem ersten Plasma anregbaren gasförmigen Monomeren einem ersten Plasma dergestalt ausgesetzt wird, das das erste gasförmige Monomer zur Bildung einer Unterschicht auf dem Zugbandkörper angeregt wird. Bei diesem ersten Beschichtungsschritt können gewünschtenfalls Hilfsgase und weitere Comonomere eingesetzt werden. In einem zweiten Schritt kann als Alternative entweder:

5

10

15

20

30

- a) Die Unterschicht in Anwesenheit des oder der gleichen Monomeren wie im ersten Beschichtungsschritt einem zweiten, vom ersten Plasma verschiedenen Plasma unterzogen werden, oder
- b) Die Unterschicht in Anwesenheit eines zweiten, vom ersten Monomeren verschiedenen, gasförmigen und in einem Plasma anregbaren Monomeren und gewünschtenfalls unter Mitverwendung von Hilfsgasen einem Plasma ausgesetzt werden. Aus beiden Alternativen a) oder b) wird ein Schichtverbund erhalten, bei dem die Deckschicht mittels der Unterschicht

auf dem Transportbandkörper liegt.

Durch einen Schichtverbund, bestehend aus einer Deckschicht und einer Unterschicht, die beide durch Plasmabeschichtung hergestellt sind, können die Oberflächeneigenschaften der erfindungsgemässen Transportbänder, wie bereits aus dem Gebiet der Beschichtung von Folien bekannt, hinsichtlich der Permeationsfähigkeit für Lösungsmittel oder Gase in einer Weise verändert werden, die von den bloss addierten Permeabilitäten der Deckschicht und der Unterschicht abweicht. Die Permeabilitäten solcher Schichtverbunde für Gase und Lösungsmittel sowie die Abhängigkeit

dieser Eigenschaften von der Beschichtungsverfahren und der Art der Unterlage sind bei Folien teilweise bereits untersucht worden. Es wird z.B. auf den Artikel "IKV Kolloquium Aachen 2000", Abschnitt 5: "Plasmaunterstützte Schichtabscheidung zur Optimierung von Permeationseigenschaften (Seiten 16-20) verwiesen.

10

20

25

Eine Deckschicht, die eine Unterschicht umfasst, kann auch vorteilhaft sein, wenn die eigentlich gewünschte Deckschicht auf der Oberfläche des Transportbandkörpers nicht ausreichend gut haftet. In diesem Fall kann zunächst mittels Plasmabeschichtung eine erste Lage (eine Unterschicht) auf den Transportbandkörper dergestalt aufgetragen werden, dass sie die Funktion eines Haftvermittlers zwischen dem Material des Transportbandkörpers und der eigentlichen Deckschicht übernehmen kann. Eine solche haftvermittelnde Unterschicht kann z.B. durch Plasmabeschichtung mit HMDSO, gewünschtenfalls unter O2-Zusatz, erhalten werden. Durch den O2-Zusatz lassen sich die haftvermittelnden Eigenschaften einer solchen Unterschicht unter Berücksichtigung der Beschaffenheit des Transportbandkörpers und der eigentlichen Deckschicht steuern. Es erscheint denkbar, das Plasmabeschichtungssystem $HMDSO / O_2$ als stufenlos regulierbares Haftvermittlungssystem zu verwenden, das einerseits die Haftung von polaren oder hydroxylhaltigen Deckschichten auf Polyolefin-Transportbändern und andererseits die Haftung von z.B. Polyolefin- oder Poly(fluoroolefin)-Deckschichten auf etwa Polyurethan-Transportbandkörpern verbessern kann. Es wird der Anteil des Hilfsgases O2 während der Plasmabeschichtung des HMDSO variiert, wobei auch mit zeitlichen Gradienten des O2-Anteils gearbeitet werden kann. So kann etwa bei einem Transportbandkörper aus Polyolefin oder mit einer äusseren Schicht aus Polyolefin die haftvermittelnde

Schicht anfänglich ohne O₂ aufgetragen werden, um die optimale Haftung auf dem Polyolefin zu ermöglichen, und im Verlaufe der weiteren Plasmabeschichtung des HMDSO kann der zugeführte O₂-Anteil allmählich dergestalt erhöht werden, dass die Unterschicht keine sprungartigen Änderungen der Zusammensetzung aufweist und innerlich optimal haftet, und dass am Schluss der HMDSO-Plasmabeschichtung der zugeführte O₂-Anteil gerade so hoch ist, dass unter Berücksichtigung der Polaritat und Hydrophilie der anschliessend aufzutragenden restlichen Deckschicht deren optimale Haftung auf der Unterschicht gewährleistet ist.

Hinsichtlich der Unterschicht können für die Monomere und Prozessparameter ansonsten dieselben Angaben übernommen werden wie oben für die eigentliche Deckschicht aufgeführt.

10

15

20

25

30

Eine chemische Vorbehandlung (z.B. ein Anätzen der Oberfläche) oder mechanische Aufrauhung des Transportbandes vor der Plasmabeschichtung ist erfindungsgemäss nicht erforderlich. Bevorzugt wird aber die Oberfläche des Transportbandes einer vorgängigen Reinigung unterzogen, die Staub sowie Fettfilme entfernt, was beispielsweise durch Waschen mit geeigneten Lösungsmitteln wie etwa Alkoholen oder Perchlorethylen und anschliessendes Trocknen geschehen kann.

Die erfindungsgemässen Transportbänder sind lediglich durch die mittels Plasmabeschichtung hergestellte Deckschicht in ihren Oberflächeneigenschaften in weiten Grenzen variierbar, während der Grundaufbau des Transportbandes mit einer stets gleichbleibenden Transportbandkörper ausgeführt werden kann. Die durch Plasmabeschichtung hergestellten Deckschichten sind stark vernetzt und verleihen den erfin-

dungsgemässen Transportbändern eine gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und gegen Abrieb und machen sie kratz-

fest. Insbesondere durch Mitverwendung von O₂ als Hilfsgas können stark hydroxylhaltige Deckschichten erzeugt werden, was Transportbänder mit hydrophilen Oberflächen ermöglicht. Andererseits können durch Verwendung von insbesondere fluorierten Monomeren Deckschichten erzeugt werden, die den erfindungsgemässen Transportbändern Chemikalienresistenz oder eine verringerte Adhäsivität (d.h. die Haftung des zu transportierenden Gutes auf der Oberfläche des Transportbandes wird verringert) verleihen.

Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen und die Beispiele weiter erläutert.

Es zeigen:

10

15

20

- Figur 1a ein erfindungsgemässes monolithisches (d.h. ohne verstärkende textile Lage) Transportband mit einer durch Plasmabeschichtung hergestellten Deckschicht
- Figur 1b ein erfindungsgemässes monolithisches Transportband mit einer durch Plasmabeschichtung hergestellten Deckschicht und einer durch Plasmabeschichtung hergestellten Unterschicht
- Figur 2 ein erfindungsgemässes gewebeverstärktes
 Transportband mit einer durch Plasmabeschichtung
 hergestellten Deckschicht
- Das Transportband von Figur 1a besteht zunächst aus einer Deckschicht 1 und einem Transportbandkörper 2. Dieser wiederum besteht beispielsweise aus einem kriechfesten, thermoplastischen Kunststoff mit bevorzugt einem Elastizi-

tätsmodul von 200 bis 900 N/m². Der Kunststoff des Transportbandkörpers 2 ist dabei bevorzugt auch so gewählt, dass eine gute Verschweissbarkeit zu einem endlosen Transportband gewährleistet ist. Solche Kunststoffe sind beispielsweise TPE-A, TPE-E oder TPE-U, PE, PA oder EDPM. Die Deckschicht 1 ist aus Tetrafluorethylen, 1,2-Difluorethylen, Acetylen, HMDSO oder HMDSO mit O₂-Zusatz hergestellt. Der Transportbandkörper 2 kann auf der Gegenseite zu der Deckschicht 1 weitere, in der Figur nicht gezeigte Schichten wie etwa eine Reibschicht aus Kautschuk zur Erhöhung der Haftung auf den Umlenktrommeln aufweisen.

Das Transportband von Figur 1b weist gegenüber dem Transportband von Figur 1a eine Deckschicht 1 auf, die wiederum eine Unterschicht 3 von unterschiedlicher Zusammensetzung und/oder Dicke umfasst und insbesondere durch Plasmabeschichtung mit unterschiedlichen Monomeren hergestellt ist. Ansonsten kann das Transportband analog zu dem Transportband von Figur 1a sein.

Figur 2 zeigt ein Transportband, das einen Transportkörper 2 umfasst, der im Inneren eine verstärkende Gewebelage 4 aufweist. Der Transportkörper 2 umfasst eine oberste
Schicht 21, die beispielsweise eine herkömmliche Schmelzfolie zum Verschweissen des Transportbandes sein kann. Die
Schicht 21 kann bevorzugt gleichzeitig eine Kunststoffschicht mit einem Elastizitätsmodul von 200 bis 900 N/mm²
sein. Anstelle einer Gewebelage 3 können auch nichtgewebte
Lagen wie etwa Gestricke, Gewirke oder Vliese vorgesehen
sein. Die Gewebelage 4 kann aus einem Material wie etwa Polyamid 6, Polyamid 66, Polyester, Aramid, Polypropylen oder
Baumwolle bestehen.

Beispiele

25

Beispiele 1-1 bis 1-29: Herstellung von Transportbandproben mit einer durch Plasmabeschichtung hergestellten Deckschicht

Vor der Plasmabeschichtung wurde eine Probe von 10x10 cm² Oberfläche eines Transportbandkörpers gemäss Spalte 2 von Tabelle 1 zur Entfernung von Staub mit Isopropanol gereinigt. Gewünschtenfalls wurde die Probe einer Vorbehandlung mit Sauerstoff unter Plasmaanregung durch Mikrowellen unterzogen (sofern in Spalte 3 der Tabelle 1 angegeben). Zur eigentlichen Beschichtung wurde der Transportbandkörper mit dem Monomer und allenfalls dem Hilfsgas mit Gasflüssen gemäss Spalte 4 von Tabelle 1 während eines Zeitraums, wie in Spalte 5 der Tabelle 1 angegeben, beschichtet. Der Gesamtdruck in der Plasmabeschichtungskammer betrug in allen Fäl-· 15 len 0,2 mbar. Die Plasmabeschichtung wurde unter Verwendung eines Mikrowellengenerators mit fester Frequenz von 2,45 GHz (Hersteller Muegge Electronic GmbH, Reichelsheim, Deutschland) durchgeführt, wobei bei einer Leistung gemäss Spalte 6 von Tabelle 1 beschichtet wurde. 20

Die beobachteten qualitativen Eigenschaften der so aufgetragenen Deckschicht 1 sind in der Spalte 7 der Tabelle 1 aufgeführt, mit Ausnahme der Experimente 1-17, 1-24 und 1-27, wo die erhaltenen Schichten nur die Funktion einer Unterschicht 3 hatten. Untersucht wurde das Aussehen der Deckschicht (von Auge), die Abriebbeständigkeit beim Reiben mit einem Papiertuch (allfällige Beschädigungen der Deckschicht wurden unter dem Mikroskop untersucht) sowie die Haftung beim Biegen der Probe um ein Rohr von 35 mm

Durchmesser, wobei die Deckschicht aussen war. Alle erzeugten Deckschichten hatten adhäsionsverringernde Wirkung.

Das Verfahren von Beispiel 1 lässt sich auf ganze Transportbänder unter Verwendung einer kontinuierlich arbeitenden Beschichtungsanlage übertragen, indem die in der Tabelle 1 angegebene Prozessdauer in eine Verweilzeit des zu beschichtenden Abschnittes des Transportbandkörpers in der kontinuierlich arbeitenden Anlage, mit entsprechender Vorschubgeschwindigkeit, umgesetzt wird.

Tabelle 1

+	Matorial doc	OVorbehand-	Monomer 1 (sccm Gas-	- Bestrah-	Bestrah	Eigenschaften	haften
Transpo	Maceilaí des Transportband-	lung ja/nein			lungs-	d. Deck	ı
körpers	körpers bzw. der	~ ~ ~	(sccm Gasfluss)	dauer	leistung	schicht	
oberste	obersten Schicht	Gasfluss, min		(uim)	(watt)		
des Tra	des Transport-	Dauer, Watt					• •
bandkörpers	rpers	Mikrowellen- leistung)					
TPE-U,	Shore-	nein	$HMDSO(20) : O_2(100)$	-1	250	guthaftend	guthaftend,
härte A92	A92			,	i c	77 - 77	6155
TPE-U,	TPE-U, Shore-	nein	$ HMDSO(20) : O_2(100)$		250	gutnartend	end,
härte	harte A92, Ober-		-			apriepp	aprieppes candig
fläche	fläche geprägt				0	i i	
TPE-A		nein	$ \text{HMDSO}(20) : O_2(100) $,1	250	guthartend	ena,
						abriebb	abriebbeständig
PU. te	PU. teilweise	nein	$ HMDSO(20):O_2(100) $	H	250	guthaftend	end,
querve	quervernetzt					abriebb	abriebbestandig
PVC mi	PVC mit Weichma-	nein	$HMDSO(20) : O_2(100)$	H	250	guthaltend,	end,
cher.	cher, Shorehärte	-				abriebb	abriebbeständig 🕌
A85							9 9
TPE-U,	Shore-	nein	HMDSO (20)	9	300	leicht	braun,
harte A92	000	-				guthattend,	end,
ומדכני	700					abriebb	abriebbeständig.
T-00-	ghore-	מיסה	HMDSO (20)	9	300	leicht braun,	braun,
11 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0.400.6					guthaftend,	end,
וומד כביז	700					abriebb	abriebbeständig.
TOFF	Shore-	nein	HMDSO (20)	9	300	leicht braun,	braun, 😶
7	217710						

	härte A85					guthaftend, abriebbeständig
1-9	TPE-U, Shore- härte A92, Ober-	ja (100, 1, 300)	HMDSO(20) : O ₂ (100)	2	300	guthaftend, abriebbeständig
7	fläche geprägt	1 //// 1	HMDS0(20) · 02(100)	-	300	guthaftend.
0 	# H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	Ja (100, 1,				abriebbeständig
1-11	PU, teilweise	ja (100, 1,	$HMDSO(20) : O_2(100)$	2	300	guthaftend,
	quervernetzt	300)				abriebbeständig
1-12		ja (100, 1,	C ₂ H ₂ E ₂ (30) : Ar(100)	Н	300	braun,
	härte A92	300)				guthartend,
						antreppescallard
1-13		ja (100, 1,	C ₂ H ₂ F ₂ (30) : Ar(100)	0,5	300	braun,
	härte A92, Ober-	300)			· ·	guthaftend,
	fläche geprägt					abriebbeständig
1-14	TPE-A	ja (100, 1,	$C_2H_2F_2(30)$: Ar(100)	0,5	300	guthaftend,
		300)				abriebbeständig
1-15	PU, teilweise	ja (100, 1,	C ₂ H ₂ F ₂ (30) : Ar(100)	П	300	haftend,
	guervernetzt	300)				moderat abrieb-
) 					beständig
1-16	PVC mit Weichma-	ja (100, 1,	$C_2H_2F_2(30)$: Ar(100)	0,5	300	haftend,
	cher, Shorehärte	300)				abriebbeständig
	A85					mit Vorbehalt "
1-17	1-17 PVC mit Weichma-	ja (100, 1,	$C_2H_2F_2(30) : Ar(100)$	н_	300	1
	cher, Shorehärte	300)				•
,				1	200	211+hoftond
1-18	TPE-O, Shore-	ja (100, 1,	C2H2E'2(3U) : AF(1UU)	6.0	000	gucilar cellu, abriebbeständig
))				mit Vorbehalt ,
1-19	TPE-U, Shore-	nein	$C_2H_2F_2(30)$: Ar(100)	-	300	braun,
	1					

							-								•	-;	.:	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	•	কুন্ <u>র</u>
end,	abriebbestandig braun, guthaftend,	abriebbeständig guthaftend,	abriebbeständig	abriebbeständig		eibbe-				:	abriebbestandig	penali	end,	abriebbescandig	80		end,	abriebbestandig.	end,	abriebbestandig
guthaftend	braun, guthaftend,	abriebbest guthaftend	abriebbestë guthaftend.	abriebb	haftend	nicht reibbe-	standig	l i		haftend	abriebb	mit vorpenait	guthaftend	apr repr	i i		guthartend	apriep	guthaftend	apriebo
	300	300	300) ·	300			300					300		300		300		300	
	-			-	-			0,5		, 			, - 1		0,5		~			
	C ₂ H ₂ F ₂ (30) : Ar(100)	C ₂ H ₂ (30) : Ar(100)	. 2001	(202) . AL (100)	$C_2H_2(30)$: Ar (100)			C ₂ H ₂ (30) : Ar(100)		C ₂ H ₂ (30) : Ar(100)			C ₂ H ₂ (30) : Ar(100)		$ C_2H_2(30):Ar(100) $		C ₂ H ₂ (30) : Ar(100)		$C_2H_2(30)$: Ar(100)	
	nein	ja (100, 1,	300)	Ja (100, 1, 300)	ja (100, 1,	300)		ja (100, 1,	300)	ja (100, 1,	300)		ja (100, 1,	300)	ja (100, 1,	300)	nein		nein	
härte A92	TPE-O, Shore- härte A85	TPE-U, Shore-	härte A92	TPE-A	PU, teilweise	quervernetzt		PU, teilweise	quervernetzt	PVC mit Weich-	macher, Shore-	härte A85	TPE-0, Shore-	härte A85	1-27 TPE-O, Shore-	härte A85	TPE-0, Shore-	härte A92	TPE-0, Shore-	härte A85
	1-20	1-21		1-22	1-23			1-24		1-25			1-26		1-27		1-28		1-29	

Beispiele 2-1 bis 2-5: Herstellung von Transportbandproben mit einer durch Plasmabeschichtung hergestellten Deckschicht, wobei die Deckschicht eine Unterschicht umfasst.

Zur Herstellung des Ausgangsmaterials (Spalte 2 von Tabelle 2) wurde gemäss dem allgemeinen Beschrieb und Tabelle 1 von Beispiel 1 vorgegangen. Das so erhaltene Zwischenprodukt, das eine Unterschicht (3) aufwies, wurde einer zweiten Plasmabeschichtung unterzogen, wobei die Beschichtungsanlage gleich wie in Beispiel 1 war. Das Monomer und allenfalls das Hilfsgas mit den jeweiligen Gasflüssen waren gemäss Spalte 3 der Tabelle 2, Dauer und Leistung der Mikrowellenbestrahlung waren gemäss Spalten 4 und 5. Der Gesamtgasdruck in der Plasmabeschichtungsanlage war in allen Fällen 0,2 mbar.

10

15

Die beobachteten qualitativen Eigenschaften der so aufgetragenen Deckschicht (1) sind in der Spalte 6 der Tabelle 2 aufgeführt (es wurden dieselben Untersuchungen vorgenommen wie in Beispiel 1). Alle erzeugten Schichtverbunde wirkten adhäsionsverringernd.

Das hier beschriebene Verfahren lässt sich auf ganze Transportbänder unter Verwendung einer kontinuierlich arbeitenden Beschichtungsanlage übertragen, wobei das Transportband in zwei Durchgängen durch die kontinuierlich arbeitende Anlage geschickt wird. Im ersten Durchgang wird die Beschichtung gemäss Spalten 3, 4 und 5 von Tabelle 1 aufgetragen, und im zweiten Durchlauf die Beschichtung gemäss Spalten 3, 4 und 5 von Tabelle 2. Siehe auch Schluss von Beispiel 1.

Ausgangsma-]	Monomer 2 (sccm Gasfluss	Dauer Mikro-	Leistung Mik-	Eigenschaften d.	— ਨ
	2): Hi	2) : Hilfsgas (sccm Gas-	wellenbe-	rowellenbe-	Deck- schicht	
aus Bsp. Nr. fluss)	fluss)		strahlung	strahlung		
			(min)	(Watt)		
1-13 C ₂ H ₂ (30)	C,H, (3))) : Ar(100)	0,5	300	braun,	
	! !				guthaftend,	
					abriebbeständüg	2
1-14 C ₂ H ₂ (30)	C,H, (30) : Ar(100)	0,5	300	guthaftend,	-
					abriebbeständüg	2
1-17 (30)	C,H, (30)	: Ar(100)	0,5	300	haftend,	
-					abriebbeständüg	מ
					mit Vorbehalt	
1-24 C ₂ H ₂ E ₂ (30)	C.H.F.	30) : Ar(100)	0,5	300	guthaftend,	
	 				abriebbeständig	5
1-27 C ₂ H ₂ E ₂ (30)	C2H2E2 (30) : Ar(100)	0,5	300	braun,	
	I I				guthaftend,	
					abriebbeständlig	בט
	_					

Tabelle 2

Patentansprüche

1. Transportband umfassend eine Deckschicht (1) und einen Transportbandkörper (2), dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (1) durch Plasmabeschichtung hergestellt ist.

5

. 10

20

- 2. Transportband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (1) eine durch Plasmabeschichtung hergestellte Unterschicht (3) umfasst und mittels dieser Unterschicht (3) auf dem Zugbandkörper (2) haftet.
- 3. Transportband nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (1) eine Dicke im Bereich von 0,005 bis 10 μ m aufweist.
- Transportband nach Anspruch 2, dadurch gekenn zeichnet, dass die Unterschicht (3) eine Dicke von 0,005
 bis 10 μm aufweist.
 - 5. Verfahren zur Herstellung einer Deckschicht (1) auf einem Transportbandkörper (2), dadurch gekennzeichnet, dass der Transportbandkörper (2) in Gegenwart eines in einem Plasma anregbaren gasförmigen Monomeren einem Plasma dergestalt ausgesetzt wird, dass das gasförmige Monomer zur Plasmabeschichtung des Zugbandkörper (2) angeregt wird.
 - 6. Verfahren zur Beschichtung eines Transportbandkörpers (2) mit einer Deckschicht (1), die eine Unterschicht (3) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der
 Transportbandkörper (2) in Anwesenheit eines in einem ers-

- 25 -

ten Plasma anregbaren gasförmigen Monomeren einem ersten Plasma dergestalt ausgesetzt wird, das das erste gasförmige

Monomer zur Bildung einer Unterschicht (3) auf dem Zugbandkörper (2) angeregt wird; und anschliessend entweder

- a) die Unterschicht (3) in Anwesenheit des besagten ersten Monomeren einem zweiten, vom ersten Plasma verschiedenen Plasma dergestalt ausgesetzt wird, dass das erste Monomer zur Plasmabeschichtung der Unterschicht (3) angeregt wird, oder
- b) die Unterschicht (3) in Anwesenheit eines zweiten, vom ersten Monomeren verschiedenen, gasförmigen und in einem Plasma anregbaren Monomeren einem Plasma dergestalt ausgesetzt wird, dass das zweite Monomer zur Plasmabeschichtung der Unterschicht (3) angeregt wird.

15

20

25

- 7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Plasma oder die Plasmen durch Mikrowellen mit einer Frequenz von 1 bis 10 GHz, oder durch Hochfrequenz mit einer Frequenz von 5 bis 30 MHz erzeugt werden.
- 8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Monomer oder die Monomere ausgewählt sind aus: Ethen; seinen mit Halogen und/oder mit Trifluormethyl substituierten oder seinen mit π -elektronenziehenden Gruppen substituierten Derivaten; den unverzweigten oder verzweigten Alkanen mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen; den cyclischen (C4-C7)-Alkanen; den halogenierten Alkanen, wobei die Halogenatome aus Fluor und Chlor ausgewählt sind und wobei die Summe aus Anzahl Kohlenstoffatome plus Anzahl Fluoratome plus der mit 2 multiplizierten Anzahl Chloratome höchstens 12 ist; den siliciumhaltigen Monomeren, insbesondere den (C_3-C_{10}) -

Silanen, (C₄-C₈)-Siloxanen oder (C₄-C₈)-Silazanen; Acetylen und seinen mit unverzweigten oder verzweigten, ge-wünschtenfalls mit Fluor substituierten Alkylsubstituenten substituierten Derivaten, wobei die Gesamtzahl aller Kohlenstoffatome Kohlenstoffatome plus aller Fluoratome höchstens 12 ist; und den iso- oder heterocyclischen unsubstituierten oder (C₁-C₄)-alkyl- oder (C₂-C₄)-alkenylsubstituierten oder halogensubstituierten Aromaten, wobei die Summe aus Anzahl Kohlenstoffatome plus Anzahl Sauerstoffatome plus Anzahl Fluoratome plus die mit 2 multiplizierte Anzahl Schwefelatome plus die mit 2 multiplizierte Anzahl Chloratome höchstens 12 ist.

10

15

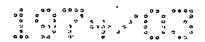
- 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die Monomere aus Tetrafluorethylen, 1,2-Difluorethylen, Acetylen oder Hexamethyldisiloxan (HMDSO) ausgewählt werden.
 - 10. Verwendung einer durch Plasmabeschichtung hergestellten Deckschicht (1) zur Erhöhung der Chemikalienbeständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit oder Kratzfestigkeit eines Transportbandkörpers (2), oder zur Verringerung der Adhäsivität eines Transportbandkörpers (2).

- 27 -

Zusammenfassung

Transportbandkörper (2) aus einem Kunststoff oder mit einer obersten Schicht aus einem Kunststoff, der typisch ein Elastizitätsmodul von etwa 200 bis etwa 900 N/mm² auf-weist, werden mittels Plasmabeschichtung, insbesondere in einem durch Mikrowellen oder durch Hochfrequenz erzeugten Plasma, beschichtet, wodurch Transportbänder mit Deck-schichten (1) erhalten werden. Die Deckschicht (1) verleiht den Transportbändern beispielsweise erhöhte Chemikalienresistenz oder Kratzfestigkeit oder verringert deren Adhäsivität. Geeignete Monomere für die Plasmabeschichtung sind beispielsweise Tetrafluorethylen, 1,2-Difluorethylen, Acetylen oder Hexamethyldisiloxan.

(Figur la)



1/2

Fig. 1a

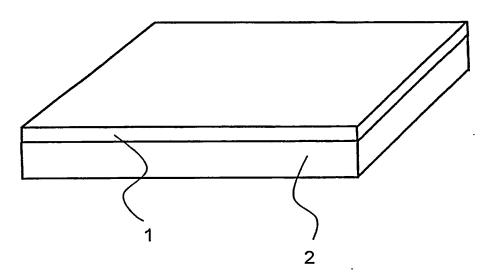
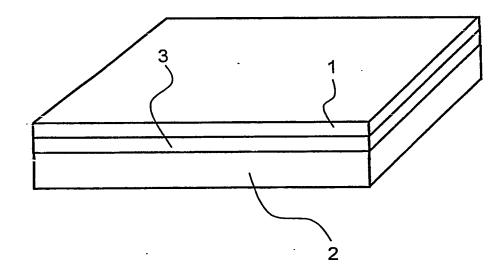
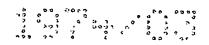


Fig. 1b





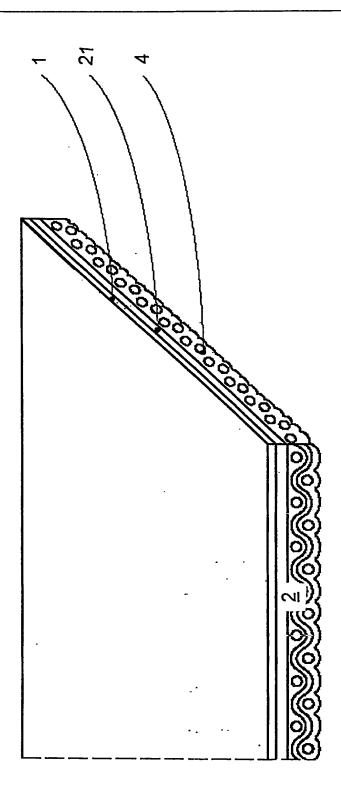


Fig. 2

PCT/**CH**20**04**/000**695**

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.